

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成18年8月3日(2006.8.3)

【公表番号】特表2006-505596(P2006-505596A)

【公表日】平成18年2月16日(2006.2.16)

【年通号数】公開・登録公報2006-007

【出願番号】特願2004-548788(P2004-548788)

【国際特許分類】

A 01 N 47/34 (2006.01)

A 01 N 43/80 (2006.01)

【F I】

A 01 N 47/34 Z

A 01 N 43/80 1 0 2

【手続補正書】

【提出日】平成18年6月12日(2006.6.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

テトラメチロールアセチレンジウレア(TMAD)および1,2-ベンズイソチアゾリノン(BIT)および/またはそのナトリウム塩、カリウム塩またはリチウム塩を含有することを特徴とする殺生物性活性化合物の混合物。

【請求項2】

請求項1記載の活性化合物混合物および溶剤または溶剤混合物、エキスタンダー、界面活性剤および場合により他の抗菌性活性化合物の群からの少なくとも1種の助剤を含有する殺微生物剤。

【請求項3】

微生物による攻撃および/または破壊に対して工業的材料を保護するための請求項1記載の混合物の使用。

【請求項4】

工業的材料を請求項1記載の混合物で処理するかまたは前記混合物と混合することを特徴とする微生物による攻撃および/または破壊に対して工業的材料を保護する方法。

【請求項5】

請求項1記載の混合物を製造する方法において、個々の成分を、場合により溶剤または溶剤混合物、エキスタンダー、界面活性剤および他の抗菌性活性化合物を添加して混合することを特徴とする混合物の製造方法。

【請求項6】

請求項1記載の活性化合物混合物を含有する工業的材料。